

【 登録特許 】

	発明名称(外国名)	権利者	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
1	水処理用ゼオライト触媒	RITE 日揮触媒化成株式会社	2006-159044 (2006年6月22日)	4619758 (2010年11月5日)
2	二次電池用正極材料、二次電池用正極材料の製造方法、および二次電池	RITE 三井造船株式会社	WO2005/041327 (2005年5月6日)	4656653 (2011年1月7日)
3	木質系廃材の分解処理方法	RITE パナソニック株式会社	2008-019458 (2008年1月31日)	4666378 (2011年1月21日)
4	木質系廃材の分解処理方法	RITE パナソニック株式会社	2007-301468 (2007年11月22日)	4674723 (2011年2月4日)
5	プロモーター機能を有するDNA断片	RITE	WO2006/028063 (2006年3月16日)	4712716 (2011年4月1日)
6	キク科植物の葉緑体の形質転換方法	RITE 奈良先端科学技術大学院大学 奈良県	2006-075078 (2006年3月23日)	4740567 (2011年5月13日)
7	コリネ型細菌を用いる還元条件下でのアミノ酸の製造方法	RITE	2007-043947 (2007年2月22日)	4745753 (2011年5月20日)
8	水素生産能力に関する遺伝子を改良された微生物、及びその微生物を用いた水素の製造方法	RITE シャープ株式会社	WO2006/062130 (2006年6月15日)	4746558 (2011年5月20日)
9	生ゴミ処理装置および生ゴミ処理用容器	RITE 島産業株式会社	WO2008/059622 (2008年5月22日)	4750855 (2011年5月27日)
10	エネルギー回収システム	RITE シャープ株式会社	2004-303601 (2004年10月28日)	4773045 (2011年7月1日)
11	微生物を用いた連続水素生成方法	RITE シャープ株式会社	2007-330113 (2007年12月27日)	4790505 (2011年7月29日)
12	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池	RITE 三井造船株式会社	WO2004/068620 (2004年8月12日)	4822416 (2011年9月16日)
13	水素生成能力に関する遺伝子が改良された微生物、その微生物の培養法及び水素生成方法	RITE シャープ株式会社	2007-209269 (2007年8月23日)	4827547 (2011年9月22日)
14	微生物を用いた水素生産方法	RITE シャープ株式会社	2008-199916 (2008年9月4日)	4827763 (2011年9月22日)
15	植物体を用いたタンパク質発現系	RITE	2002-272476 (2002年9月24日)	4838434 (2011年10月7日)
16	ガス分離用ゼオライト膜複合体の製造方法	RITE	2009-011980 (2009年1月22日)	4856595 (2011年11月4日)
17	L-スレオ-3, 4-ジヒドロキシフェニルセリンの製造法	RITE 独立行政法人製品評価技術基盤 機構	2007-54011 (2007年3月8日)	4858676 (2011年11月11日)
18	水素生成方法および水素生成装置	RITE シャープ株式会社	2009-273372 (2009年11月26日)	4860659 (2011年11月11日)
19	ガスエンジンのガス供給装置及び該ガス供給装置をそなえたガスエンジン	RITE 三菱重工株式会社	2006-241979 (2006年9月14日)	4865241 (2011年11月18日)

【 公開特許 】

	発明名称	出願人	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
1	炭酸ガス中の不純物の除去方法	RITE	WO2011/007752 (2011年1月20日)	
2	炭酸ガス中の不純物の除去方法	RITE	2011-20871 (2011年2月3日)	
3	ガスエンジンのガス供給装置及び該ガス供給装置をそなえたガスエンジン	RITE 三菱重工株式会社	2011-021616 (2011年2月3日)	
4	高圧ガスから二酸化炭素を回収する方法及び水性組成物	RITE	2011-25100 (2011年2月10日)	
5	高圧用二酸化炭素吸収剤並びに高圧二酸化炭素吸収及び回収方法	RITE	WO2011/071150 (2011年6月16日)	
6	複合体の製造方法	RITE	2011-125818 (2011年6月30日)	

	発明名称	出願人	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
7	ガス分離複合膜	RITE	WO2011/102326 (2011年8月25日)	
8	ガス分離複合膜	RITE	2011-167591 (2011年9月1日)	
9	二次電池用正極材料、その製造方法、および二次電池	RITE 三井造船株式会社	2011-181526 (2011年9月15日)	
10	新規アルコール分離膜及びその製造方法並びにそれを用いるアルコール処理方法	RITE	2011-183378 (2011年9月22日)	
11	ガス中に含まれる二酸化炭素を効果的に吸収及び回収する水溶液	RITE 新日本製鐵株式会社	2011-194388 (2011年10月6日)	
12	コリネ型細菌形質転換体による高効率な有機物の製造方法	RITE	2011-229544 (2011年11月17日)	